This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

粤2001-0006187

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(E1) let (*)	공개번호 특2001-0006187 공개일자 2001년01월26일	
(21) 출원번호 10-1999-7009266 (22) 출원일자 1999년10월08일 번역문제출일자 1999년10월08일 (86) 국제출원번호 PCT/JP 98/01500 (87) 국제공개년 (86) 국제출원출원일자 1998년04월01일 (87) 국제공개일 (81) 지정국 타 유럽특허 : 오스트리아 벨기에 스우 페인 핀랜드 프랑스 영국 그리스 0 나코 네덜란드 포르투칼 스웨덴	일자 1998년 10월 22일 의소 사이프러스 독일 덴마크	슾
국내특허 : 일본 대한민국 미국		—
(30) 무선권주장 97-93440 1997년04월11일 일본(JP) (71) 출원인 가부시키가이샤 허타치세이사쿠쇼 가	나이 쓰토무	
일본 도쿄토 치요다쿠 간다스루가다이 4. (72) 발명자 오오타마스유키	포에 6반치	
일본국치비켄모바라시하(야노3550		
이시이마사히로		
일본국치비켄모바라시마치보13		
오노키쿠오		
일본국모바라시마치보13		
스즈키노부유키		
일본국치바겐모바라시시모나가요시460 (74) 대리인 이증일		
실사경구 : 없음		

(54) 액정표시장치

2000

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 브라운관과 같은 광시야각을 실현할 수 있음과 동시에 고휘도, 고화질, 저소비전력을 실현하며 들간의 좁은 면적을 갖는 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 상기와 같은 목적을 달성하기 위해 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 대향전국 및 화소 전국은 평면적으로 겹치지 않도록 선모양으로 형성하고, 기판면에 평행한 전계를 발생시킬 수 있도록 항 과 동시에 영상신호선상에 비(比)유진율이 4 이하인 절연막을 형성하고, 절연막상에 상기 영상신호선을 피복하도록 대향전국을 형성하는 기술이 제공된다.

D#S

<u>52</u>

BAIN

刀会全体

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 박막트런지스터소자를 가지는 고화질의 액티브매트릭스형 액정표시장치에 관한 것이다.

增多기金

이른바 횡전계방식이라 불리는 말라액정표시장치는, 액정흥을 매개로 서로 대향하여 배치되는 투명기판 중, 그 한쪽 또는 양쪽 액정촉의 단위화소에 상당하는 영역면에 표시용전극과 기준전극이 구비되어 있으 며, 이 표시용전극과 기준전극 사이에 투명기판면과 평행하게 발생시키는 전계에 의해 상기 액정총을 투 과하는 빛을 변조시키도록 한 것이다. 이와 같은 칼라액정표시장치는 그 표시면을 큰 각도시야에서 관찰 하여도 선명한 영상을 인식할 수 있어, 이른바 광각도시야에 뛰어난 것으로 잘 알려지게 되었다.

또한, 이와 같은 구성으로 이루어진 액정표시장치는, 예쁠들어 일본특허출원공표 평5-505247공보, 일본특 허공개 소63-21907공보 및 일본특허공개 평6-160878공보에 상세하게 설명되어 있다. 그러나, 이와 같이 구성된 액정표시소자는, 영상신호선에서 발생되는 불필요한 전계가 표시전국과 기준전 극 사이의 전계를 변동시켜, 표시면에 있어서 영상신호선 방향으로 ((모양의 선을 긋는 화질불량, 이른바 세로스미어(크로스토크;)編誌)가 발생한다는 문제가 있었다. 이 문제를 해결하는 수단이 일본특허공개 평6-202127광보에 상세하게 서술되어 있다. 그러나, 이와 같이 구성된 액정표시소자는 실드전국을 설치하고, 또 외부에서 전위를 공급하기 위해 실드전국과 신호전국 사이의 용량에 대한 전류의 충방전이 크며, 구동회로에 대해서 부하가 지나치게 커지므로, 소비전력이 커지거나 또는 구동회로가 너무 커져버리는, 나아가 실드전국에 전위를 인가하기 위한 접속수단이 필요하게 되어 공정의 증가 및 접속불량이 발생한다 는 문제가 남아 있었다.

본 발명은 이와 같은 사정을 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은, 이른바 세로스미어를 억제시킬 수 있음과 동시에 생산성이 양호하며 저소비전력을 꾀할 수 있는 액정표시장치소자를 제공하는 데에 있다.

발명의 상세환 설명

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에서는 제 1 구성으로서 복수의 영상신호선과 복수의 주사전국으로 구성된 복수의 화소를 가지며, 화소내에 기판면에 평향한 전계를 인가할 수 있는 화소전국과 대향전국을 가지고, 화소전국에 영상신호선과 주사신호선에 접속된 박막트런지스터로부터 영상신호가 공급될 수 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서, 대향전국 및 화소전국은 평면적으로 겹쳐지지 않도록 선모양으로 형성되며, 영상신호선상에 비(比)유전율이 4 이하인 절면막이 형성되고, 절연막상에 상기 영상신호선 을 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성을 포함하는 제 2 구성으로서, 화소전국이 상기 절연막상에 형성되어 있는 액티브매트릭스형 액 정표시장치를 구성한다.

제 1 구성을 포함하는 제 3 구성으로서, 절면막과 적어도 박막트랜지스터소자의 게이트절연막 또는 보호 막의 어느 하나가 동일 패턴으로 형성되어 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성을 포함하는 제 4 구성으로서, 차광막이 수평방향으로 연장배치된 스트라이프모양으로 형성되어 있는 액티브메트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 5 구성으로서, 절연막의 막두께가 1㎞ 이상 3㎞ 이하인 액티 브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 6 구성으로서, 상기 절면막은 레지스트재인 것을 특징으로 하는 청구항 1 내지 3에 기재된 억티브메트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

제 1 구성에서부터 제 3 구성을 포함하는 제 7 구성으로서, 상기 박막트랜지스터소자를 보호하는 무기절 연막의 막두께가 0.05째 이상 0.3째 이하인 액티브매트릭스형 액정표시장치를 구성한다.

이와 같이 구성한 액정표시장치는 다음과 같은 3개의 작용에서 발생한다.

〈작용 1〉

한쪽의 투명기판촉에 형성되어 있는 영상신호선에 대하며, 평면적으로 보았을 때 완전히 중첩시킨 상태에서 기준전국이 유기절연막상에 형성되어 있음으로써, 영상신호선에서 발생하는 불필요한 전기력선의 거의 대부분이 기준전국으로 중단(終端)한다. 따라서, 횡전계를 이용하는 본 발명의 표시방식과 같은 표시방식에 있어서 특유의 누설전계에 의한 크로스토크가 해소된다. 이로 인해, 중래 크로스토크를 줄이기 위해 영상신호선의 양 옆, 또는 대향기판상에 배치했던 실드전국으로부터 누설전계를 완전히 실드시킬 수 있기때문에 화소의 수평방향을 표시용전국과 기준전국 및 개구부로 점유할 수 있다. 또한, 영상신호선과 기준전국간의 간격을 가릴 필요도 없어지기 때문에 수직방향의 차광막(블랙패트릭스)도 없어진다. 이로써, 횡전계를 이용하는 표시방식의 최대 결점인 저개구율을 발본적으로 개선할 수 있어 500를 넘는 개구율을 실현시킬 수 있다. 즉, 본 발명에서는 고개구율과 저스미어를 양립시킬 수 있게 된다.

〈작용 2〉

유기절연막은 무기절연막에 비해 그 비유전율이 약 절반(비유전율 & rOl 3 정도)정도이다. 또한, 유기막은 무기막에 비해 쉽게 두째를 두껍게 할 수 있기 때문에, 영상신호선과 기준전국간의 거리가 넓어진다. 이 영상신호선에 기준전국을 완전히 덮어씩워도 영상신호선과 기준전국간에 형성되는 용량은 매우 작게할수 있다. 따라서, 영상신호선에서 보았을 때의 부하가 가벼워지기 위해 영상신호의 배선전달지연이 작아지고, 신호전압이 충분하게 표시전국에 충전될 수 있으며, 또한 영상신호선을 구동하기 위해 구동회로를 축소시킬 수 있게 된다.

< 작용 3 >

유기막은 평탄성이 매우 좋기 때문에, 유기막을 능동소자를 형성하는 기판의 최상총에 도포함으로써 능동 소자를 형성하는 기판의 평탄도를 향상시킬 수 있다. 이로 인해, 기판간의 갭의 불균일성에 따른 휘도(투 과율)-전압특성의 불균일성을 없앨 수 있어 휘도의 균일성을 향상시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 관한 실시에 1의 액티브매트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 소자와 그 주 변율 나타내는 요부평면도이다.

도 2는 도 1의 6-6 절단선에 있어서의 화소의 단면도이다.

도 3은 도 1의 7-7 절단선에 있어서의 박막트랜지스터소자(TFT)의 단면도이다.

도 4는 도 1의 8-8 절단선에 있어서의 축적용량(Cstg)의 단면도이다.

- 도 5는 표시패널의 매트릭스주변부의 구성을 설명하기 위한 평면도이다.
- 도 6은 좌측에 주사신호단자, 우측에 외부접속단자가 없는 패널률레부분을 표시하는 단면도이다.
- 도 7은 게이트단자(GTM)와 게이트배선(EL)의 접속부근변을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 8은 드레인단자(DTM)와 영상신호선(DL)과의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 9는 공통전극단자(CTM), 공통버스라인(CB1) 및 공통전압신호선(CL)의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 10은 공통전극단자(CTM2), 공통버스라인(CB2) 및 공통전압신호선(CL)의 접속부 부근을 나타내는 평면과 단면의 도이다.
- 도 11은 본 발명에 관한 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 때트릭스부와 그 주변을 포함하는 회로도이다.
- 도 12는 본 발명에 관한 액티브메트릭스형 칼라액정표시장치의 실시에 1의 구동파형을 나타내는 도미다.
- 도 13은 기판(SUBI) 촉의 공정 A~C의 제조공정읍 나타내는 화소부와 게이트단자부의 단면도의 순서도이다.
- 도 14는 기판(SUB1) 측의 공정 D~E의 제조공정을 나타내는 화소부와 게이트단자부의 단면도의 순서도이다.
- 도 15는 기판(SUB1) 측의 공정 F~6의 제조공정읍 나타내는 화소부와 게이트단자부의 단면도의 순서도이다.
- 도 16은 액정표시패널에 주변의 구동회로를 실장시킨 상태를 나타내는 상면도이다.
- 도 17은 구동회로를 구성하는 집적회로첩(CHI)이 플렉시블배선기판에 탑재된 테이프캐리어팩키지(TCP)의 단면구조를 나타내는 도이다.
- 도 18은 테이프캐리어팩키지(TCP)를 액정표시패널(PNL)의 주사신호회로용 단자(GTM)에 접속시킨 상태를 나타내는 요부단면도이다.
- 도 19는 액정표시모듈의 분해사시도이다.
- 도 20은 본 발명에 관한 실시예 2의 액티브매트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 화소와 그 주 변을 나타내는 요부평면도이다.
- 도 21은 본 발명에 관한 심시예 2의 액티브매트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도이다.
- 도 22는 본 발명에 관한 실시에 3의 액티브메트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도이다.
- 도 23은 본 발명에 관한 실시에 4의 액티브때트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 화소와 그 주 변출 나타내는 요부평면도이다.
- 도 24는 본 발명에 관한 실시예 5의 액티브매트릭스형 칼라액정표시장치의 액정표시부의 한 화소와 그 주 변출 나타내는 요부평면도이다.
- 도 25는 본 발명에 관한 실시에 5의 액티브메트릭스형 칼라액정표시장치의 빗살형 전극부의 단면도이다.
- < 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >

ACF: 이방성도전막 AR: 때트릭스

BM : 차광막 C81, CB2 : 공통버스라인

CHI: 직접회로칩 CL: 대향전압신호선(대향전극배선)

COT : 대향전극단자 C stg : 축적용량

CT : 대향전극 CTM1, CTM2 : 공통전극단자

dD : 춈 d3 : 도전층

DL: 영상신호선(드레인신호선) DTH: 드레인단자 FC: 플러레이블 FU: 칼라필터

FC : 클럿케이블 FIL : 말라필터 93 : 도전막 (GL : 게이트배선(주사신호선) GT : 게이트전극

 GTM : 게이트단자(주사전극단자)
 11 : 투명도전총

 INJ : 개구부
 ITO : 투명도전막

 LC : 액정조성물
 LCA : 백라이트케이스

 LC : 액정조성물
 LCA : 백라이트케이스

 LCB : 도광체
 LCW : 표시참

MAX : 편광투과축 MDL : 액정표시모듈

OC : 오버코트막

ORII, ORI2 : 배향막

PAD : 본딩패드

PCB1. PCB2 : 구동회로기판

PCB3 : 인버터회로기판

PNL: 액정표시패널

POL: 편광판

PSVI : 보호막

PSV2: 유기보호막

PX: 화소전극

RM : 반사판 SD2: 드레인전국 SD1 : 소스전극

SHg: 배선

SHD: 실드케이스

SPB : 광확산판

SL:실(seal)재

TCP: 테이프캐리어팩키지

SUB1, SUB2 : 기판 TFT: 박막트랜지스터소자

Tg, Td : 외부접속단자군

TSTd: 검사단자

TH1, TH2 : 쓰르우횬

TTB, TTM: 단자

V com : 대향전압

Y th : 입계전압

Vg: 게이트전압

△I NO

본 발명의 또다른 목적 및 본 발명의 또다른 특징은 도면을 참조한 이하의 설명에서 명확해질 것이다. 실시여 1

《액티브매트릭스 액정표시장치》

이하, 액티브매트릭스방식의 칼라액정표시장치에 본 발명을 적용시킨 실시예를 설명하기로 한다. 또한, 이하 설명하는 도면에서 동일한 기능을 가지는 것은, 동일한 부호를 붙여 그에 대한 반복설명은 생략하기

《메트릭스부(화소부)의 평면구성》

도 1은 본 발명에 관한 액티브매트릭스방식 칼라액정표시장치의 한 화소와 그의 주변을 나타내는 평면도 OICH.

도 1에 나타낸 바와 같이, 각 화소는 주시선호선(게이트신호선 또는 수평신호선)(요)과, 대향전압신호선(대향전국배선)(CL)과, 민접하는 2개의 영상신호선(드레민신호선 또는 수직신호선)(DL)의 교차영역내(4개의 신호선으로 물라싸인 영역내)에 배치되어 있다. 각 화소는 박막트런지스터(TFT), 축적용량(C sts), 화소전국(PX)(본 실시예에서는 화소전국이라 청하며, 즉 표시용전국을 말한다) 및 대향전국(CT)(본 실시예에서는 대향전국이라 청하며, 즉 표시용전국을 말한다) 및 대향전국(CT)(본 실시예에서는 대향전국이라 청하며, 즉 기준전국을 말한다)을 포함한다. 주사신호선(GL)과 대향전압신호선(CL)은, 도에서는 좌우방향으로 연장배치되어 상하방향으로 복수개 배치되어 있다. 영상신호선(OL)은 상하방향으로 연장배치되어 좌우방향으로 복수게 배치되어 있다. 화소전국(PX)은 소스전국(SDI)을 매개로 박막트런지스터(TFT)와 전기적으로 접속되며, 대향전국(CT)도 대향전압신호선(CL)과 전기적으로 접속되어 있다.

화소전극(PX)과 대향전극(CT)은 서로 대항하며, 각 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간에서 발생되는 기판면 에 거의 평행한 전계에 의해 액정조성물(LC)의 광학적인 상태를 제어하고, 또 표시를 제어한다. 화소전극(PX)과 대향전극(CT)은 빗살모양으로 구성되어 각각 도의 상하방향으로 갸름하게 되어 있다.

화소전국(PX)과 대향전국(CT)의 전극폭은 각각 6㎞로 한다. 이것은, 액정층의 두깨방향에 대해 액정층 전체에 충분한 전계를 인가하기 위하며, 후술하는 액정조성물층의 두께 3.9㎞보다도 충분히 크게 설정한다. 바람직하게는 액정조성물층의 1.5㎞ 이상으로 설정한다. 또한, 개구율을 크게 하기 위해 가능한 한 가늘게 하며, 영상신호선(DL)도 6㎞로 한다. 영상신호선(DL)의 전극폭은 단선(断線)을 방지하기 위하며 화소전극(PX)과 대향전극(CT)에 비해 약간 넓게 할 수도 있다.

주사신호선(fl.)은 말단촉의 화소(후술할 주사전극단자(fl.M)의 반대촉)의 게이트전극(fl.)에 충분히 주사전 압이 전달되는 만큼의 저항치를 만족시킬 수 있도록 전극폭을 설정한다. 또한, 대향전압신호선(fl.)도 말 단촉의 화소(후술하는 공통버스라인(CBI 및 CB2)로부터 가장 먼 화소, 즉 CBI과 CB2의 중간화소)의 대향 전극(CT)에 대향전압이 충분히 인가될 수 있는 만큼의 저항치를 만즉시키도록 전극폭을 설정한다.

한편, 화소전극(PX)과 대향전극(CT)간의 전극간격은, 사용하는 액정재료에 따라서 변한다. 이것은, 액정 재료에 따라 최대투과율을 담성하는 전계강도가 다르기 때문에 전극간격을 액정재료에 따라 설정하고, 사 용하는 영상신호구동회로(신호촉 드라이버)의 내압(耐壓)에서 설정되는 신호전압의 최대진폭 범위에서 최 대투과율을 얻을 수 있도록 하기 때문에다. 후술하는 액정재료를 사용하면 전극간격은 약 15㎞가 된다.

《매트릭스부(화소부)의 단면구성》

도 2는 도 1의 6-6 절단선에 있어서의 단면을 나타내는 도이며, 도 3은 도 1의 7-7 절단선에 있어서의 박막트런지스터(TFT)의 단면도이고, 도 4는 도 1의 8-8 절단선에 있어서의 축적용량(C sts)의 단면을 나타내는 도이다. 도 5~도 7에 나타낸 바와 같이, 액정조성물층(LC)을 기준으로 하여 하부투명유리기판(SUBI) 측에는 박막트런지스터(TFT), 축적용량(C sts) 및 전극군이 형성되며, 상부 투명유리

기판(SLB2), 속에는 칼라필터(FIL), 차광막(블랙매트릭스)(BM)이 형성되어 있다. 또한, 루팅 유리기판(SUB1, SUB2)의 각각 내측(액정(LC)측)의 표면에는, 액정의 초기배향을 제어하는 배 합막(OR(1) OR(2)이 설치되어 있으며, 투명 유리기판(SUB1, SUB2) 각각의 외축 표면에는 편광판이 설치되 어 있다.

《TFT기관》

우선, 하측 투명유리기판(SUB1) 측(TFT기판)의 구성을 상세하게 설명하기로 한다.

《박막트랜지스터(TFT)》

박막트랜지스터(TFT)는, 게이트전국(8T)에 양의 바이머스를 인가하면 소스드레인간의 채널저항이 작아지고, 바이머스를 0으로 하면 채널저항이 커지도록 동작한다.

박막트랜지스터(IFT)는 도 3에 나타낸 바와 같이, 게이트진국(GT), 절연막(GI), i형(진성, intrinsic, 도 전형 결정불순률이 도프되지 않음) 비정질실리콘(SI)으로 이루어지는 i형 반도체총(AS), 한쌍의소스진국(SNI), 드레인전국 (SN2)을 가진다. 또한, 소스, 드레인은 본래 그 사이의 바이머스극성에 의해 결정되는 것으로, 이 액정표시장치의 회로에서는 그 국성은 동작중에 반전되기 때문에 소스, 드레인은 동 중에 바꾸어야 하는 것을 이해가 바란다. 그러나, 이하의 설명에서는 편의상 한쪽을 소스, 다른 한쪽을 드레이오로 그전시면 표정한 기계 표정한 기계 참한다. 을 드레인으로 고정시켜 표현하기로 한다.

《게이트전국(GT)》

게이트전국(GT)은 주사신호선(GL)과 면속해서 형성되어 있으며, 주사신호선 (GL)의 일부영역이 게이트전국(GT)으로 되도록 구성되어 있다. 게이트전국(GT)은 박막트랜지스터(TFT)의 능동영역을 넘는 부분이다. 본 에에서는 게이트전국(BT)은 단총의 도전막(s3)으로 형성되어 있다. 도전막(s3)으로는 예를들어 스퍼터로 형성된 크롬-몰리브덴합금(Cr-Mo)막이 이용되지만, 그것에 한정되지는 않는다.

《주사신호선(GL)》

주사신호선(6L)은 도전막(63)으로 구성되어 있다. 이 주사신호선(6L)의 도전막(93)은 게이트전극(6T)의 도전막(93)과 동일한 제조공청으로 형성되며, 또한 일체로 구성되어 있다. 이 주사신호선(6L)에 의해 외부회로로부터의 게이트전압(주사전압)(Vg)을 게이트전극(6T)에 공급한다. 본 예에서는, 도전막(93)으로는 예를들어 스퍼터로 형성된 크롬-폴리브덴합금(Cr-lho)막이 이용된다. 또한, 주사신호선(6L) 및 게이트전극(6T)은 크롬-폴리브덴합금에만 한정되는 것이 아니라, 예를들어 저저항화를 위해 알루미늄 또는 알루미늄합금을 크롬-폴리브덴호금에만 한정되는 것이 아니라, 예를들어 저저항화를 위해 알루미늄 또는 알루미늄합금을 크롬-폴리브덴호금에 산 2층구조로 할 수도 있다. 또한, 영상신호선(0L)과 교차하는 부분은 영상신호선(0L)과의 단략의 확률을 작게 하기 위해 가늘게 하고, 또한 단략하여도 레이저 트리밍으로 자라낼 수 있도록 두갈래로 할 수도 있다.

《대향전압신호선(CL)》

대향전압신호선(CL)은 도전막(g3)로 구성되어 있다. 이 대향전압신호선(CL)의 도전막(g3)은 게이트전국(CT), 주사신호선(GL) 및 대향전국(CT)의 도전막(g3)과 동일한 제조공정으로 형성되고, 또한 대향전국(CT)과 전기적으로 접속할 수 있도록 구성되어 있다. 이 대향전압신호선(CL)에 의해 외부회로로 부터 대향전압(Y com)을 대향전국(CT)에 공급한다. 또한, 대향전압신호선(CL)은 크롬-몰리브덴합금에만 한정되는 것이 아니라, 예를들어 저저항화를 위해 알루미늄 또는 알루미늄합금을 크롬-몰리브덴으로 싼 2 총구조로 할 수도 있다. 또한, 영상신호선(CL)과 교치하는 부분은 영상신호선(CL)과의 단략의 확률을 작게 하기 위해 가늘게 하고, 또한 단탁하여도 레이저 트리밍으로 잘라낼 수 있도록 두갈래로 할 수도 있

《절연막(81)》

절면막(GI)은 박막트랜지스터(TFT)에 있어서, 게이트전국(GT)과 함께 반도체총(AS)에 전계를 부여하기 위한 게이트절면막으로서 사용된다. 절면막(GI)은 게이트전국(BT) 및 주사신호선(GL)의 상총에 형성되어 있다. 절면막(GI)으로는 예를들어 클라스마 CYO로 형성된 질화실리콘막이 선택되며, 2000~4500Å의 두께로(본 실시예에서는 3500Å정도) 형성된다. 또한, 절연막(GI)은 주사신호선(GL) 및 대향전압신호선(CL)과 영상신호선(GL)의 총간절연막으로도 작용하며, 그들의 전기적 절연에도 기여하고

i형 반도체총(AS)은, 비정집실리콘으로 150~2500Å의 두깨로(본 실시에에서는 1200Å 정도의 막두瀰) 형 성된다. 총(d0)은 오오의 접속용 인(P)을 도프한 N(+)형 비정집실리콘 반도체총으로, 하촉에 i형 반도체 총(AS)미 존재하고, 상촉으로 도전총(d3)미 존재하는 곳에만 남아 있다.

l형 반도체춍(AS) 및 춍(dD)은, 주사신호선(QL) 및 대향전압신호선(QL)과 영상신호선(QL)의 교차부(크로 스오버부)의 양자간에도 설치되어 있다. 이 교차부의 l형 반도체춍(AS)은 교차부에 있어서의 주사신호선(GL) 및 대향전압신호선(QL)과 영상신호선(QL)의 단락을 저감시킨다.

《소스전극(SD1), 드레인전극(SD2)》

소스전국(SDI), 드레인전국(SD2)의 각각은 N(+)형 반도체총(dD)에 접촉하는 도전막(d3)으로 구성되어 있

도전막(d3)은 스퍼터로 형성된 크롬-몰리브덴합금(Cr-Mo)막을 이용하여, $500\sim3000$ Å의 두께로(본 실시에에서는 2500Å 정도) 형성된다. Cr-Mo막은 저용력이기 때문에 비교적 막두베를 두껍게 형성할 수 있어 배선의 저저항화에 기여한다. 또한, Cr-Mo막은 N(+)형 반도체총(d0)과의 접착성도 양호하다. 도전막(d3)으로서 Cr-Mo막 외에 고융점금속(Mo, Ti, Ta, w)막, 고융점금속 실리사이드($MoSi_2$, $TiSi_2$, $TaSi_2$, WSi_2)막을

이용할 수도 있고, 또한 알루미늄 등과의 적층구조로 하여도 된다.

《영상신호선(LL)》

영상신호선(DL)은 소스전극(SD1), 드레인전극(SD2)과 동일층인 도전막(d3)으로 구성되어 있다. 또한, 영 상신호선(DL)은 드레인전극(SD2)과 일체로 형성되어 있다. 본 예에서는 도전막(d3)은 스퍼터로 형성한 크 롭-물리브덴합금(Cr-Mo)막을 이용하여 500~3000Å의 두께로(본 실시예에서는 2500Å 정도) 형성된다. Cr-Mo막은 저용력이기 때문에 비교적 막두께를 두껍게 형성할 수 있어 배선의 저저항화에 기여한다. 또한, Cr-Mo막은 N(+)형 반도체총(d0)과의 접착성도 양호하다. 도전막(d3)으로서 Cr-Mo막 외에 고용점금속 속(Mo, TI, Ta, w)막, 고용점금속 실리사이드(MoSl₂, TiSl₂, TaSl₂, Wsl₂)막을 이용할 수도 있고, 또한 단 선을 막기 위해 알루미늄 등과의 적층구조로 하며도 된다.

《축적용량(C stg)》

도전막(여3)은, 박막트랜지스터(TFT)의 소스전극(SD2)부분에 있어서, 대형전압신호선(다)과 겹치도록 형성 되어 있다. 이 겹첩은, 도 1에서도 명확하게 말 수 있듯이 소스전극(SD2-여3)을 한쪽 전극으로 하고, 대향 전압신호(다)를 다른쪽의 전극으로 하는 축적용량(정전용량소자)(C stg)을 구성한다. 이 축적용량(C stg) 의 유전체막은 박막트랜지스터(TFT)의 게이트절연막으로서 사용되는 절연막(GI)으로 구성되어 있다.

도 1에 나타낸 바와 같이, 평면적으로는 축적용량(C stg)은 대향전압신호선 (CL)의 일부분에 형성되어 있

《보호막(PSV1)》

박막트랜지스터(TFT)상에는 보호막(PSYI)이 설치되어 있다. 보호막(PSYI)은 주로 박막트랜지스터(TFT)를 습기 등으로부터 보호하기 위해 형성되어 있으며, 투명성이 높고 또한 내습성이 좋은 것을 사용한다. 보 호막(PSYI)은 예를들어 플라스마 CVI장치로 형성한 산화심리콘막이나 질화실리콘막으로 형성되어 있으며, 0.05~0.3㎡ 정도의 막두께로 형성된다. 보호막(PSYI)은 박막트랜지스터소자(TFT)의 백채널부의 보호, 즉 임계치 전압(V th)을 안정시키는 것이 주목적이기 때문에, 본 실시예에서는 박막트랜지스터(TFT)부에만 섬모양이 형성된다. 이로 인해, 보호막(PSYI)의 용력에 의한 기관의 뒤집힘을 크게 경감시킬 수 있다.

보호막(PSVI)은 외부접속단자(DTM, GTM)가 노출되도록 제거되어 있다. 보호막(PSVI)과 절연막(GI)의 두께 관계에 관해서는, 전자는 보호효과를 고려해 두껍게 되어 있고, 후자는 트랜제스터의 상호 컨덕턴스(sm) 클 고려해 얇게 되어 있다.

《유기보호막(PSV2)》

보호막(PSV1)에는 유기막(PSV2)이 설치되어 있다. 유기막(PSV2)은 다음과 같은 목적으로 형성되어 있어, 투명성이 높고 비유전율이 2 정도인 낮은 것을 사용한다. 유기막(PSV2)은 예를들어 도포장치로 형성한 레지스트막으로 형성되어 있으며, 1~3㎞ 정도의 막두께로 형성된다. 이로 인해, 영상신호선과 그것으로 뒤집어쓰여진 대향전국 사이의 용량을 크게 경감시킬 수 있다. 이로써, 영상신호선의 부하가 크게 경감되며, 영상신호를 구동하기 위한 구동 LSI의 회로규모를 크게 촉소할 수 있다. 또한, 작용에서도 설명한 바와 같이, 유기보호막(PSV2)은 박막트랜지스터기판의 평탄도를 향상시키는 데에도 도움이 된다. 이것은, 유기막이 무기막에 비해 평탄성이 좋게 형성될 수 있기 때문이다.

유기막(PSV2)은 외부접속단자(OTM, GTM)가 노출되도록 제거되어 있다. 또한, 화소부에서는 대향전압신호 선(CL)과 후술하는 대향전국(CT)과의 전기적 접속, 및 소스전국(SO2)과 화소전국(PX)의 전기적 접속을 위 해 쓰르우홀(H2 및 THI)을 설치하고 있다. 쓰르우홀(TH2)에서는 유기막(PSV2)과 절연막(GI)이 일괄적으 로 가공되기 때문에 幻충까지 구멍이 뚫리고, 쓰르우홀(THI)에서는 d3에서 제어되기 때문에 d3층까지 구 멍이 뚫린다.

본 실시예에서는 비유전율이 3 정도인 유기막을 사용하였지만, 본 실시예의 효과를 끌어내게 위해서는 4 미하가 바람직하다.

《화소전극(PX)》

화소전극(PX)은 투명도전총(i1)에서 유기막(PSV2)상에 형성되어 있다. 이 투명도전막(i1)은 스퍼터링으로 형성된 투명도전막(Indius-Tin-Oxide ITO: 네사막)으로 이루어져, 100~2000Å의 두깨로(본 실시예에서 는 1400Å 정도의 막두께) 형성된다. 또한, 화소전극(PX)은 쓰르우홈(TH1)을 매개로 소스전극(SD2)에 접 속되어 있다.

화소전국이 본 실시예와 같이 투명하게 됨으로써, 그 부분의 투과광에 의해 흰 표시를 행할 때의 최대투 과율이 향상하기 때문에 화소전국이 불투명한 경우보다도 보다 밝은 표시를 행할 수 있다. 이 때, 후술하는 바와 같이 전압 무인가시에는 액정분자는 초기의 배향상태를 유지하여 그 상태에서 검은 표시를 행하 도록 편광판의 배치를 구성(노달 블랙모드로 한다)하고 있기 때문에, 화소전국을 투명하게 해도 그 부분 의 빛을 투과시키지 않고 양질의 검은 표시를 행할 수 있다. 이로써, 최대투과율이 향상되고 또한 충분한 콘트라스트비를 달성할 수 있다.

《대향전극(CT)》

대향전국(CT)은 투명도전출(I1)에서 유기막(PSY2)상에 형성되어 있다. 이 투명도전막(I1)은 스퍼터링으로 형성된 투명도전막(Indium-Tin-Oxide ITO: 네사막)으로 이루어져, 100~2000A의 두페로(본 실시예에서 는 1400A 정도의 막두께) 형성된다. 또한, 대향전국(CT)은 쓰르우홀(TH2)을 때개로 대향전압신호선(CL) 에 접속되어 있다. 화소전국(PX)과 마찬가지로, 대향전국을 투명하게 함으로써 흰 표시를 행할 때의 최대 투과율이 향상된다. 또한, 대향전국(CT)에서 영상신호선(CL)상을 완전히 덮어버리도록 구성하여 영상신호 선(DL)로부터의 전기력선의 대부분을 대향전국(CT)으로 중단시킨다. 이로 인해, 횡전계방식 특유의 영상 신호선으로부터의 누설전계가 완전하게 없어기지 때문에, 크로스토크가 완전하게 해소된다. 이것은, 횡 전계방식을 이용하는 액티브매트릭스형 액정표시장치 특유의 효과이다.

또한, 대향전국(CT)에는 대향전압(Y com)이 인가되도록 구성되어 있다. 본 실시예에서는, 대향전압(Y com)은, 영상신호선(Œ)에 인가되는 최소레벨의 구동전압 (Y d min)과 최대레벨의 구동전압(V d max)의 중간직류전위로부터 박막트랜지스터소자(TFT)를 오프상태로 할 때에 발생하는 피이드쓰르우전압(ΔYs)분만큼 낮은 전위로 설정된다.

《칼라필터기판》

다음으로, 도 1, 도 2로 돌아와서 상촉투명유리기판(SUEC) 촉(탈라필터기판)의 구성을 상세하게 설명하기로 한다.

《차광막(BM)》

상부 투명유리기판(SUR2) 측에는 불필요한 간격부(화소전극(PX)과 대향전극(CT) 사이 미외의 간격)로부터의 투과광이 표시면측에 출사되어 콘트라스트비 등을 저하시키지 않도록 차광막(BM)(이른바 블랙매트릭스)을 형성하고 있다. 차광막(BM)은 외부광 또는 백라이트광이 i형 반도체총(AS)에 입사되지 않도록 하는역할도 하고 있다. 즉, 박막트랜지스터(TFT)의 i형 반도체총(AS)은 상하로 있는 차광막(BM) 및 큼직한 게이트전극(GT)에 의해 샌드위치되어 외부의 자연광이나 백라이트광에 닿지 않게 된다.

도 1은 차광막(8M)의 패턴의 한 예를 나타낸다.

본 실시예에서는 화소의 표시부에 구멍을 뚫은 매트릭스모양의 패턴으로 한다. 본 실시예에서는, 차광막(매)은 크롬박막을 이용한다. 또한, 크롬박막의 유리면 측에는 산화크롬, 질화크롬을 형성한다. 이 것은 유리면 촉의 반사율을 감소시키기 위합이며, 액정표시장치의 표시면을 저반사로 하기 위합이다.

또한, 이 차광막(BM)으로 각행 각열의 유효표시영역이 나뉘어지므로, 각행의 화소의 윤곽이 차광막(BM)에 의해 확실해진다.

또한, 차광막(BM)은 주변부에도 틀모양으로 형성되어, 그 패턴은 도 1에 나타내는 매트릭스부의 패턴과 연속해서 형성되어 있다. 주변부의 차광막(BM)은 실(seal)부(SL)의 외촉으로 연장되어 PC 등의 실장기에 기인하는 반사광 등의 새는 빛이 매트릭스부로 틀어오는 것을 방지함과 동시에, 백라이트 등의 빛이 표시 영역 외로 새머나가는 것도 방지하고 있다. 한편, 이 차광막(BM)은 기판(SUB2)의 가장자리 보다도 약 0.3 ~1.0mm 정도 내촉으로 되어 있어 기판(SUB2)의 절단영역을 피해서 형성되어 있다.

본 실시예에서는 박막에서도 차광성이 높은 금속막을 미용하였는데, 충분한 차광성을 얻을 수 있다면 절 연성 차광막을 이용할 수도 있다.

《칼라필터(FIL)》

칼라필터(FIL)는 화소에 대향하는 위치에 적, 록, 청의 반복에 의해 스트라이프모양으로 형성된다. 칼라 필터(FIL)는 차광막(BM)의 엣지부분과 겹치도록 형성되어 있다.

칼라필터(FIL)는 다음과 같이 형성될 수 있다. 우선, 상부 투명유리기판 (SUE)의 표면에 아크릴게 수지 등의 염색기재를 형성하고, 포토리소그래피기습로 적색필터 형성영역 이외의 염색기재를 제거한다. 그 후, 염색기재를 적색만료로 물활이고 고착처리를 실시하여 적색필터(R)를 형성한다. 다음으로, 동일한 공 정을 실시함으로써 녹색필터(G), 청색필터(B)를 순서대로 형성한다. 또한, 염색에는 염료를 이용할 수도 있다.

《오버코트막(OC)》

오버코트막(CC)은 칼라필터(FIL)의 염료가 액정조성률층(LC)으로 누설되는 것의 방지, 및 칼라필터(FIL), 차광막(BH)에 의한 단차의 평탄화를 위해 설치되어 있다. 오버코트막(CC)은 예를들어 아크릴수지, 애폭시 수지 등의 투명수지재료로 형성되어 있다. 또한, 오버코트막(CC)으로 유동성이 좋은 폴리이미드 등의 유 기막을 사용할 수도 있다.

《액정층 및 편향판》

다음으로, 액정층, 배향막, 편광판 등에 대하여 설명하기로 한다.

《액정층》

액정재료(LC)로는, 유전율이방성(Δ ϵ)이 양으로 그 값이 13.2, 굴절율이방성(Δ n)이 0.081(589m, 20° C) 인 네마틱(nematic) 액정율 이용한다. 액정용의 두깨(갭)는 3.0m로 하고, 리타데이션 Δ n· d는 0.316으로 한다. 이 리타데이션 Δ n· d의 값에 의해 후술하는 배향막과 편광판을 조합하여 액정분자가 러빙방향에서 전계방향으로 45° 회전하였을 때 최대투과율을 얻을 수 있으며, 가시광의 범위내에서 파장의존성이 거의 없는 투과광을 얻을 수 있다. 이 리타데이션의 범위는 0.25~0.32m의 범위가 충분한 투과항을 얻기에 바람직하다. 또한, 액정층의 두께(컵)는 폴리머비즈로 제어하고 있다.

또한, 액정재료(LC)는 특히 한정된 것이 아니며 유전율이방성($\Delta\epsilon$)이 음이 될 수도 있다. 또한, 유전율이방성($\Delta\epsilon$)은 그 값이 커야 구동전압이 감소될 수 있다. 그리고, 굴절율이방성(Δn)은 작아야 액정층의 두께(컵)를 두껍게 할 수 있으며, 액정의 봉입시간이 단촉되고 또한 갭의 불규칙함을 졸일 수 있다.

또한, 액정조성물의 비저항으로는 10 Ω cm 이상 10 Ω cm이하, 바람직하게는 10 Ω cm 이상 10 Ω cm 이하 인 것을 이용한다. 본 방식에서는, 액정조성물의 저항이 낮아도 화소전국과 대향전국간에 총전된 전압을 충분히 보지할 수 있으며, 그 하한은 10 Ω cm, 바람직하게는 10 Ω cm이다. 이것은, 화소전국과 대향전국을 동일기판상에 구성하고 있기 때문이다. 또한, 저항이 지나치게 높으면 제조공정상에 들어간 정전기를 완화시키기 어렵기 때문에 10 Ω cm 이하, 바람직하게는 10 Ω cm 이하가 좋다.

또한, 액정재료의 트위스트탄성정수(K2)는 작은 것이 바람직하며, 구체적으로는 2차 이상이 좋다.

《배향막》

배향막(ORI)으로는 즐리이미드를 이용한다. 러빙방향은 상하기판에서 서로 평행하게 하고, 또한 인가전계 방향과 이루는 각이 75°로 한다.

또한, 러빙방향과 인가전계방향이 이루는 각도는 액정재료의 유전율이방성(Δ ϵ)이 양이면 45° 이상 90° 미만, 유전율이방성(Δ ϵ)이 음이면 0° 를 넘어서 45° 이하이어야 한다.

《면광판》

편광판(POL)으로는 닛토덴코우회사 제품인 6122000를 이용하여, 하측의 편광판(POL1)의 편광투과축(MAX1)을 러빙방향(RDR)과 일치시키고, 상측의 편광판(POL2)의 편광투과축(MAX2)을 그것에 직교시킨다. 이로 인해, 본 발명의 화소에 인가되는 전압(화소전국(PX)과 대향전국(CT) 사이의 전압)을 증가시킴에 따라 투과율이 상승하는 정상달힘(normally closed)특성을 얻을 수 있으며, 또한 전압 무인가시에는 양질의 검은표시를 행할 수 있다. 또한, 상촉과 하측의 편광판의 관계는 역전시킬 수도 있으며, 특정상 큰 변화는 없다.

또한, 본 실시예에서는 편광판에 도전성을 갖게 함으로써 외부로부터의 정전기에 의한 표시불량 및 EMI대 책을 실시하고 있다. 도전성에 판해서는, 정전기에 의한 영향을 대책하는 것 뿐이라면 시트저항이 $10^{6} \Omega / D$ 미이하, EMI에 대해서도 대책한다면 $10^{6} \Omega / D$ 미하로 하는 것이 바람직하다. 또한, 유리기판의 액정조성 물의 협지면의 안쪽면(편광판을 점착시키는 면)에 도전총을 설치할 수도 있다.

《매트릭스주변의 구성》

도 5는 상하의 유리기판(SUB1, SUB2)을 포함하는 표시패널(PNL)의 때트릭스(AR)주변의 요부평면을 나타내는 도이다. 또한, 도 6은 좌측에 주사회로가 접속될 외부접속단자(BTM)부근의 단면을 나타내고, 우측에 외부접속단자가 없는 부분의 실부 부근의 단면을 나타내는 도이다.

지무접속난사가 없는 부분의 실부 부근의 단면을 나타내는 도이다.
이 패널제조에서는, 사이즈가 작으면 쓰르우풋의 향상을 위해 1장의 유리기판으로 복수개분의 디바이스를 동시에 기공한 후에 분활하고, 사이즈가 크면 제조설비의 공용을 위해 모든 품증을 표준화된 크기의 유리기판을 가공한 후에 각 품증에 맞는 사이즈로 작게하며, 두 경우 모두 한차례 공정을 거친 후 유리를 접단한다. 도 5, 도 6은 후자의 예를 나타내는 것으로, 도 5, 도 6 모두 상하기판(SUB1, SUB2)의 절단 후를 나타내고 있으며, LN은 양 기판의 절단전의 가장자리를 나타낸다. 상기의 경우 모두, 완성상태에서는 외부접속단자군(19, Td) 및 단자(COT)(참자생략)가 존재하는 (도에서 상변과 좌변의)부분은 그것들이 노출되도록 상축기판(SUB2)의 크기가 하축기판(SUB1)보다도 대축으로 제한되어 있다. 단자군(19, Td)은 각각후술하는 주사회로적수용 단자(BTM), 영상신호회로접속용 단자(BTM)와 그들의 인출배선부를 접적회로접(어데)이 탑재된 테이프캐리어팩키지 (TCP)(도 16, 도 17)의 단위로 복수개 합쳐서 이름불인 것이다. 각 군의 때트릭스부에서 외부접속단자부에 이르기까지의 인출배선은, 양단에 가까워질수록 경사적 있다. 이것은, 팩키지(TCP)의 배염피치 및 각 팩키지(TCP)에서의 접속단자피치에 표시패널(PML)의 단자(DTM, 등TM)를 맞추기 위한이다. 또한, 대향전극단자(COT)는 대향전극(CT)에 대향전압을 외부회로로부터 부여하기 위한 단자이다. 매트릭스부의 대향전압산호선(CL)은 주사회로용 단자(GTM)의 반대속(도에서는 우축)으로 끌어내어, 각 대향전압신호선을 공통버스리인(CB)에서 하나로 모아 대향전극단자(COT)에 접속하고 있다.

투명유리기판(SUBI, SUBE)의 사이에는 그 가장자리를 따라 액정봉입구(INJ)를 제외하고 액정(LC)을 봉하도록 실패턴(SL)이 형성된다. 실재는 예를들어 에푹시수지로 구성된다.

배향막(ORII, ORI2)의 측은 실패턴(SL)의 내측에 형성된다. 편광판(POLI, POL2)은 각각 하부 투명유리기 판(SUBI), 상부 투명유리기판(SUB2)의 외측 표면에 구성되어 있다. 액정(LC)은 액정분자의 방향을 설정하 는 하부배향막(ORI1)과 상부배향막(ORI2) 사이에서 실패턴(SL)으로 나뉘머진 영역에 봉입되어 있다. 하부 배향막(ORI1)은 하부 투명유리기판(SUBI) 측의 보호막(PSYI)의 상부에 형성된다.

이 액정표시장치는, 하부 투명유리기판(SUB1)축, 상부 투명유리기판(SUB2) 측에서 따로 다양한 총을 적축하고, 실패턴(SL)을 기판(SUB2) 측에 형성하며 하부 투명유리기판(SUB1)과 상부 투명유리기판(SUB2)을 경처서 실제(SL)의 개구부(IN)로부터 액정(LC)을 주입하고, 주압구(IN)를 에푹시수지 등으로 봉한 후 상하기판을 절단함으로써 조립한다.

《게이트단자부》

도 7은 표시매트릭스의 주사신호선(요)으로부터 그 외부접속단자(GTM)까지의 접속구조를 나타내는 도이며,도 7A는 평면이고,도 7B는 도 7A의 B-B절단선에 있어서의 단면을 나타내고 있다. 또한,도 7은 도 5의 하방부근에 대용하며,경사진 배선의 부분은 편의상 일직선모양으로 나타내었다.

도에서 Cr-Mo춍(g3)은 알기 싑도록 해치를 설치하였다.

게이트단자(GTM)는 Cr-Mo춈(s3)과, 그 표면을 보호하면서 TCP(Tape Carrier Packege)와의 접속의 신뢰성 클 향상시키기 위한 투명도전층(i1)으로 구성되어 있다. 이 투명도전층(i1)은 화소전국(PX)과 동일한 공 정으로 형성된 투명도전막(ITO)를 이용하고 있다.

평면도에 있어서, 절연막(61) 및 보호막(PSVI)은 그 경계선보다도 우측에 형성되어 있으며, 좌단에 위치하는 단자부(6TM)는 그물로부터 노출되어 외부회로와의 전기적 접촉이 가능하도록 되어 있다. 도에서는 게이트선(요)과 게이트단자의 한쌍 만이 나타나 있는데, 실제로는 이와 같은 쌍이 도 5에 나타낸 바와 같이 상하로 복수개 늘어서 단자군(Tg)(도 5)이 구성되며, 게이트단자의 좌단은, 제조과정에서는 기판의 절단영역을 넘어 연장되어 배선(와g)(도시생략)에 의해 단락된다. 제조과정에 있어서의 배향막(마시)을 러빙할 때 등의 정전파괴방지에 도움을 준다.

《드레인단자(DTM)》

도 8은 영상신호선(DL)에서 그 외부접속단자(DTM)까지의 접속을 나타내는 도이며, 도 8A는 그 평면을 나타내고, 도 8B는 도 8A의 B-8절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 8은 도 5의 우촉상단 부근에 대응하며, 도면의 방향은 편의상 바꾸었는데, 우단방향이 기판(SUBI)의 상단부에 해당한다.

TSTd는 검사단자로서, 여기에는 외부회로가 접속되어 있지 않은데, 프로브침 등을 접촉시킬 수 있도록 배선부보다 폭이 넓게되어 있다. 외부접속드레인단자 (DTM)는 상하방향으로 배열되고, 드레인단자(DTM)도 5에 나타낸 바와 같이 단자군(Td)(청자생략)을 구성하여 기판(SUB))의 절단선을 넘어 더 연장되며, 제조과정증은 정전파괴방치를 위해 그 모두가 서로 배선(Shd)(도시생략)에 의해 단탁된다. 검사단자(TSTd)는 도 8에 나타낸 바와 같이 한개검러 영상신호선(DL)에 형성된다.

드레인접속단자(DTM)는 투명도전총(i1)으로 형성되어 있으며, 보호막(PSV1)을 제거한 부분에서 영상신호 선(DL)과 접속되어 있다. 이 투명도전막(i1)은 게이트단자(GTM)시와 마찬가지로 화소전국(PX)과 동일한 공청으로 형성된 투명도전막 (iTO)을 이용하고 있다.

매트릭스부에서 드레인단자부(DTM)까지의 인출배선은 영상신호선(DL)과 동일한 레벨의 총(d3)이 구성되어 있다.

《대향전극단자(CTM)》

도 9는 대향전압신호선(CL)에서 그 외부접속단자(CTM)까지의 접속을 나타내는 도미며, 도 94는 그 평면을 나타내고, 도 95는 도 94의 B-B절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 9는 도 5의 좌측상면 부근

각 대향전압신호선(CL)은 공통버스라인(CBI)에서 하나로 모아져 대향전극단자(CTM)로 끌어내진다. 공통버스라인(CB)은 도전층(93)의 위에 도전층(3)을 적층하고, 투명도전층(11)에서 그것들을 전기적으로 접속시킨 구조로 되어 있다. 미것은, 공통버스라인(CB)의 저항을 감소시키고, 대향전압이 외부회로로부터 각 대향전압신호선(CL)으로 충분히 공급되도록 하기 위함이다. 본 구조에서는, 특히 새롭게 도전층을 부하하지 않고도 공통버스라인의 저항을 줄일 수 있는 것이 특징이다.

대향전극단자(CTM)는 도전층(g3)의 위에 투명도전층(i1)이 적층된 구조로 되어 있다. 이 투명도전막(i1)은 다른 단자 때와 마찬가지로 화소전극(PX)과 동일한 공정으로 형성된 투명도전막(ITD)을 이용하고 있다. 투명도전총(i1)에 의해 그 표면을 보호하고, 전식(電食) 등을 방지하기 위해 내구성이 좋은 투명도전층(i1)으로 도전층(g3)을 덮고 있다. 또한, 투명도전층(i1)과 도전층(g3) 및 도전층(d3)과의 접속은 보호막(PSVI) 및 절연막(B1)에 쓰르우홈을 형성하여 도통시키고 있다.

한편, 도 10은 대향전압신호선(CL)의 또다른 일단에서 그 외부접속단자 (CTM2) 까지의 접속을 나타내는 도이며, 도 10A는 그 평면을 나타내고 도 10B는 도 10A의 B-8절단선에 있어서의 단면을 나타낸다. 또한, 도 10은 도 5의 무촉상면 부근에 대응한다. 여기서, 공통버스라인(CB2)에서는 각 대향전인소호선(CL)의 또다른 일단(게이트단자(BTM)촉)에서 하나로 모아 대향전극단자(CTM2)로 끌어내진다. 공통버스라인(CB1)과 다른 점은, 주사신호선(GL)과는 절연되도록 도전총(d3)과 투명도전총(i1)으로 형성되어 있다는 점이 다. 또한, 주사신호선(GL)과의 절연은 절연막(GI)으로 이루어지고 있다.

《표시장치전체 등가회로》

표시매트릭스부의 등가회로와 그 주변회로의 결선도를 도 11에 나타내었다. 도 11은 회로도미지만, 실제 의 기하학적 배치에 대응하여 그려져 있다. AR은 복수의 화소를 2차원모양으로 배열한 매트릭스 어레이

도에서, X는 영상신호선(DL)을 의미하고, 첨자 G, B 및 ROI 각각 록, 청 및 적화소에 대용하며 부가되어 있다. Y는 주사신호선(GL)을 의미하고, 첨자 1, 2, 3, …, end는 주사타이밍의 순서에 따라 부가되어 있

주사신호선(Y)(첨자생략)은 수직주사회로(Y)에 접속되어 있으며, 영상신호선 (X)(첨자생략)은 영상신호구 통회로(H)에 접속되어 있다.

SUP는 하나의 전압원에서 복수로 분압한 안정화된 전압원을 얻기 위한 전원회로 및 호스트(상위연산처리 장치)로부터의 CRT(몸극선판)용 정보를 TFT액정표시장치용 정보로 교환하는 회로를 포함하는 회로이다.

도 12에 본 실시예의 약정표시장치의 구동파형을 나타내었다. 대향전압(Ych)은 일정전압으로 한다. 주사신호(Yg)는 1주사기간마다 온레벨을 취하고, 그 외에는 오프레벨을 취한다. 영상신호전압은 액정층에 인가하고 싶은 전압의 2배의 진폭에서 양극과 용극을 1프레임마다 반전시켜 하나의 화소에 전달하도록 인가한다. 여기서, 영상신호전압(Wd)은 1얼마다 극성을 반전시키고, 1행마다에도 극성을 반전시킨다. 이로 인해, 극성이 반전된 화소가 상하좌우로 인접하는 구성이 되어, 플리커(flicker)나 크로스토크(좌우방향의스미어)가 발생되기 어렵게 만들 수 있다. 또한, 대향전압(Yc)은 영상신호전압의 극성반전의 선타전압에서 일정량 내려간 전압으로 설정한다. 이것은, 박막트랜지스터소자가 온에서 오프로 바뀔 때에 발생하는 피이드쓰르우전압을 보정하는 것으로, 액정에 직류성분이 적은 교류전압을 인가하기 위해 실시한다(액정은 직류가 인가되면 잔상 및 열화 등이 심해지기 때문).

《축적용량(C stg)의 작용》

축적용량(C stg)은 화소에 기입된 (박막트랜지스터(TFT)가 오프된 후의) 영상정보를 오래동안 축적하기 위해 설치된다. 본 발명에서 이용되고 있는 전계를 기판면과 평행하게 인가하는 방식에서는, 전계를 기판 면에 수직으로 인가하는 방식과는 달리, 화소전국과 대향전국으로 구성되는 용량(이른바 액정용량)이 거 의 없기 때문에, 축적용량(C stg)이 영상정보를 화소에 축적할 수 없다. 따라서, 전계를 기판면과 평행하 게 인가하는 방식에서는, 축적용량(C stg)은 필수적인 구성요소이다.

또한, 축적용량(C stg)은 박막트랜지스터(TFT)가 스위청할 때, 화소전극전위 (Vs)에

게이트전위변화(Δ㎏)의 영향을 감소시키도록 작용하기도 한다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다. $\Delta Vs=\{C gs/(C gs+C stg+C pix)\} \times \Delta Vg$

여기서, C 9s는 박막트랜지스터(TFT)의 게이트전극(GT)과 소스전극(SD1)과의 사이에 형성되는 기생용량, C pix는 화소전극(PX)과 대향전극(CT)과의 사이에 형성되는 용량, ΔV 9s는 ΔV 9에 의한 화소전극전위의 변화분, DI0 리르바 II0이드쓰르우전압을 나타낸다. 이 변화분 ΔV 9는 액정(LC)에 가해지는 직류성분의 원인이되지만, 보지용량(C 949)을 크게하면 할수록 그 값을 작게할 수 있다. 액정(LC)에 인가되는 직류성분의 감소는 액정(LC)의 수명을 향상시키고, 액정표시화면의 절환시에 전에 있던 영상이 남는 이른바스티킹(ST1cking)을 감소시킬 수 있다.

상술한 바와 같이, 게이트전국(GT)은 i형 반도체총(AS)을 완전하게 덮도록 크게되어 있는 분만큼 소스전국(SDI), 드레인전국(SD2)과의 오버랩 면적이 늘어나며, 따라서 기생용량(C ss)이 커져 화소전국전위(Y s)는 게이트(주사)신호(Y s)의 영향을 받기쉬워진다는 역효과가 발생한다. 그러나, 축적용량(C stg)를 설치함으로써 이와 같은 불이익도 해소할 수 있다.

다음으로, 상술한 액정표시장치의 기판(SUBI) 측의 제조방법에 대하여 도 13~도 15를 참조하여 설명하기로 한다. 또한, 상기 도에 있어서 중앙의 문자는 공정명의 약청이며, 좌측은 도 3에 나타낸 박막트랜지스 터(TFT)부분, 우측은 도 7에 나타낸 게이트단자 부근의 단면형상에서 본 가공의 흐름을 나타낸다. 공정B, 공청0를 제외한 공정A~공정8는 각 사진처리에 대응하여 구분된 것으로, 각 공정의 모든 단면도도 사진처리 후의 가공이 끝나고 포토레지스트를 제거한 단계를 나타내고 있다. 또한, 사진처리는, 본 밤명에서는 포토레지스트의 도포에서부터 마스크를 사용한 선택노광을 거쳐 그것을 현상하기까지의 일련의 작업을 나타내는 것으로 하고, 반복설명은 생략하겠다. 이하, 구분된 공정에 따라 설명하기로 한다.

공정A, 도 13

공정B. 도 13

즐라스마 CVD장치에 암모니아기체, 실란기체, 질소기체를 도입하여 막두I제가 3500Å인 질화Si막을 설치하고, 즐라스마 CVD장치에 실란기체, 수소기체를 도입하여 막두IM가 1200Å인 i형 비정질Si막을 설치한 후, 즐라스마 CVD장치에 수소기체, 포스핀가스를 도입하여 막두IM가 300Å인 N(+)형 비정질(Si)막을 설치한

사진처리 후, 드라이에청가스로서 SF., CC, 를 사용하여 N(+)형 비정질SI막, i형 비정질SI막을 선택적으로 에청합으로써, i형 반도체춍(AS)의 섬을 형성한다.

막두께가 300Å인 Cr으로 이루어진 도전막(d3)을 스퍼터링에 의해 설치한다. 사진처리 후, 도전막(d3)을 공정성과 동일한 액으로 에청하고, 영상신호선(DL), 소스전극(SD1), 드레인전극(SD2), 공통버스라인(D82) 의 제 1 도전총 및 드레인단자 (DTM)를 단락하는 버스라인(SHd)(도시생략)을 형성한다. 다음으로, 드라이 에청장치에 CC.,, SFe을 도입하여 N(+)형 비정질SI막을 메청함으로써, 소스와 드레인간의 N(+)형 반도체흥(の)을 선택적으로 제거한다. 도전막(여)을 마스크패턴으로 패터닝한 후, 도전막(여)을 마스크로 하여 N(+)형 반도체흥(에)이 제거된다. 즉, 형 반도체흥(AS) 상에 남아있던 N(+)형 반도체흥(の)은 도전 막(네)과 도전막(여) 이외의 부분이 셀프얼라인으로 제거된다. 이 때, N(+)형 반도체흥(여)은 그 두께분 은 모두 제거되도록 예정되기 때문에 i형 반도체흥(AS)도 약간 그 표면부분이 에정되지만, 그 정도는 에 청시간으로 제어하면 된다.

플라스마 CVD장치에 암모니아기채, 실란기체, 질소기체를 도입하여 막두찌가 0.3㎞인 질화Si막을 설치한다. 사진처리후, 드라이에청가스로서 SF。을 사용하여 질화Si막을 선택적으로 에청함으로써 보호막(PSVI)

공정F, 도 15

강광성이 있는 유기막(PSV2)을 도포한 후, 포토마스크로 강광하고 패터닝한다. 그것을 마스크로 하여 절 연막(81)을 공정단와 동일한 방법으로 드라이에청한다. 따라서, 유기막(PSV2)과 절연막(81)은 동일한 포토 마스크로 패터닝되어 일괄적으로 가공된다.

광정6, 도 15

막두께가 1400Å인 ITO막으로 이루어진 투명도전막(II)을 스퍼터링에 의해 설치한다. 사진처리후, 에청액으로 염산과 질산을 섞은 혼합액으로 투명도전막(II)을 선택적으로 에청함으로써, 게이트단자(GTM)의 최상층, 드레인단자(GTM) 및 대향전극단자(CTMI 및 CTM2)의 제 2 도전층을 형성한다.

《표시패널(PNL)과 구동회로기판(PCB1)》

도 16은 도 5 등에 나타낸 표시패널(PNL)에 영상신호구동회로(H)와 수직주사회로(Y)를 접속시킨 상태를

나타내는 상면도이다.

CHI는 표시패널(PNL)을 구동시키는 구동IC칩(하축의 5개는 수직주사회로축의 구동IC칩, 좌축의 10개씩은 영상신호구동회로축의 구동IC칩(CHI)이 테이프·오토메이티드·본당법(TAB)에 의해 실장된 테이프캐리어 팩키지, PCBI은 상기 TCP나 콘덴서 등이 실장된 구동회로기판으로, 영상신호구동회로용과 주사신호구동회로용의 2가지로 분합되어 있다. FGP는 프레임그랜드패드이며, 실드케이스(SND)에 잘라끼어 설치된 스프링모양의 파편이 땜납된다. FC는 하축의 구동회로기판(PCBI)과 좌축의 구동회로기판(PCBI)을 전기적으로 접숙시킨 플랫케이블이다. 플랫케이블(FC)로는, 도에 나타낸 바와 같이 복수의 리드선(인청동의 소재에 SN도금을 한 것)을 스트라이프모양의 플리에틸렌층과 폴리비닐알콜층으로 샌드위치하며 지지한 것을 사용한 CL

《TCP의 접속구조》

도 17은 주사신호구동회로(V) 및 영상신호구동회로(H)를 구성하는 집적회로칩(CHI)이 플렉시블배선기판에 탑재된 테이프캐리어팩키지(TCP)의 단면구조를 나타내는 도이며, 도 18은 그것을 액정표시패널의, 본 예 에서는 주사신호회로용 단자(GTM)에 접속시킨 상태를 나타내는 요부단면도이다.

상기 도에 있어서, TTB는 집적회로(CHI)의 입력단자·배선부이며, TTM은 집적회로(CHI)의 출력단자·배선부이고, 예를들어 Cu로 이루어지고 각각의 내측의 선단부(통칭 이너리드)에는 집적회로(CHI)의 본딩패드(PAD)가 이른바 페이스다운본딩범에 의해 접속된다. 단자(TTB, TTM)의 외축 선단부(통칭 아웃 리드)는 각각 반도체집적회로첩(CHI)의 입력 및 출력에 대용하여, 납땜 등에 의해 CRT/TFT변환회로·전환회로(SUP)에 이방성도전막(ACF)에 의해 액정표시패널(PNL)에 접속된다. 팩키지(TCP)는 그 선단부가패널(PNL) 축의 접속단자(GTM)를 노출시킨 보호막(PSVI)을 덮도록 패널에 접속되어 있으며, (CC라시, 외부 적단자(GTM)(DTM)는 보호막(PSVI)이나 팩키지(TCP)의 적어도 한쪽에서 덮여지기 때문에 전기접촉에 대해서 기성지다

BF1은 폴리이미드 등으로 이루어진 베이스필름이며, SRS는 납땜할 때 땜납이 다른 부분에 붙지 않도록 마스크하기 위한 슬더레지스트막이다. 실패턴(SL) 외촉의 상하유리기판의 간격은 세정 후 에폭시수지(BPX)등에 의해 보호되며, 팩키지(TCP)와 상촉기판(SUB2) 간에는 실리콘수지(SIL)가 더 충진되어 보호가 다중화로 되어 있다.

《구동회로기판(PCB2)》

구동회로기관(PCB2)은 IC, 콘덴서, 저항 등의 전자부품이 탑재되어 있다. 이 구동회로기판(PCB2)에는 하나의 전압원에서 복수로 분압한 안정화된 전압원을 얻기 위한 전원회로와, 호스트(상위면산처리장치)로부터의 CRT(음국선관)용 정보를 TFT 액정표시장치용 정보로 교환하는 회로를 포함하는 회로(SUP)가 탑재되어 있다. 있는 외부와 접속되는 도시되지 않은 커넥터가 접속되는 커넥터접속부이다.

구동회로기판(PCB1)과 구동회로기판(PCB2)은 플랫케이블(FC)에 의해 전기적으로 접속되어 있다.

《액정표시모물의 전체구성》

도 19는 액정표시모듈(MDL)의 각 구성부품을 나타내는 분해사시도이다.

SND는 금속판으로 이루어진 클모양의 실드케이스(메탈프레임)이며, LCM는그의 표시창, PNL은 액정표시패 널, SNB는 광확산판, LCN는 도광체, RM은 반사판, BL은 백라이트형광관, LCA는 백라이트케이스이며, 도에 나타낸 바와 같은 상하의 배치관계에서 각 부재가 적충되어 모듈(MDL)이 조립되어진다.

모듈(MDL)은 실드케이스(SHD)에 설치된 발톱과 훅에 의해 전체가 고정되도록 되어 있다.

백라이트케이스(LCA)는 백라이트형광판(BL), 광확산판(SPB), 도광체(LCB), 반사판(RM)을 수납하는 형상으로 되어 있으며, 도광체(LCB)의 측면에 배치된 백라이트형광판(BL)의 빛을 도광체(LCB), 반사판(RM), 광확산판(SPB)에 의해 표시면에서 똑같이 백라이트로 하며 액정표시패널(PNL)측으로 출사한다.

백라이트형광판(BL)에는 인버터회로기판(PCB3)이 접속되어 있으며, 백라이트형광판(BL)의 전원으로 되어 있다. 이와 같이 구성한 백정표시소자의 효과는 이하의 3개 작용에서 발생된다.

〈작용 1 〉

한쪽의 투명기판촉에 형성되어 있는 영상신호선에 대하며, 평면적으로 보아 완전히 증첩된 상태에서 기준 전국이 유기절면막상에 형성되어 있음으로써, 영상신호선으로부터 발생하는 불필요한 전기력선의 거의 대 부분이 기준전국으로 중단한다. 따라서, 횡전계를 이용하는 본 발명의 표시방식과 같은 표시방식에 있어 서, 특유의 누설전계에 한 로로스토크가 해소된다. 이로 인해, 중래 크로스토크를 감소시키기 위해 영 상신호선의 양 옆, 또는 대향기판상에 배치되어 있던 실드전국으로부터 누설전계를 완전히 실드할 수 있 기 때문에, 화소의 수평방향을 표시용 전국과 기준전국 및 개구부로 점유할 수 있다. 또한, 영상신호선과 기존전국 간의 간격을 가열 필요도 없어지므로 수작방향의 차광막(불백때트릭스)도 없어진다. 이로 인해, 횡전계를 이용하는 표시방식의 최대 결점인 저개구율을 발본적으로 개선할 수 있으며, 50여를 넘는 개구율 을 실현시킬 수 있다. 즉, 본 발명에서는 고개구율과 저스미어의 양립이 가능해진다.

(작용 2)

유기절연막은 무기절연막에 비해 그 비유전율이 약 절반(비유전율(er)이 3 정도)정도이다. 또한, 유기막은 무기막에 비해 두폐를 두껍게 하기가 용이하기 때문에, 영상신호선과 기준전극간의 거리가 넓어진다. 이 영상신호선에 기준전극을 완전히 덮어씩워도 영상신호선과 기준전극간에 형성되는 용량을 매우 작게할 수 있다. [마라서, 영상신호선에서 보았을 때의 부하가 가벼워지기 때문에 영상신호의 배선전달지연이 작아져 신호전압을 충분히 표시전극에 충전시킬 수 있으며, 또한 영상신호선을 구동하기 위한 구동회로의 축소가 가능해진다.

〈 작용 3 〉

유기막은 평탄성이 매우 좋기 때문에 유기막을 능둉소자를 형성하는 기판의 최상층에 도포함으로써 유기 막을 능동소자를 형성하는 기판의 평탄도를 향상시킬 수 있다. 이로 인해, 기판간의 갭의 불규칙성에 의 한 휘도(투과율)-전압특성의 불균일성을 없앱 수 있어 휘도의 균일성을 향상시킬 수 있다.

이상 설명한 바에서 알 수 있듯이, 본 실시예의 약정표시장치에서는 횡전계방식을 미용한 초광시야각의 액정표시장치에 있어서, 본질적인 문제인 이른바 세로스미어를 억제하는 것이 소비전력의 절감 및 주변회 로규모의 축소를 동시에 꾀할 수 있다. 또한, 휘도의 균일성도 개선할 수 있다.

본 실시에는 하기의 요건을 제외하면 실시에 1과 동일하다. 도 20에 화소의 평면도를 나타내고, 도 21에 빗살형 전극부의 단면도를 나타낸다.

《화소전극(PX)》

본 실시예에서는, 화소전국(PX)은 소스전국(SD1), 드레인전국(SD2)과 동일총인 도전막(여)으로 구성되어 있다. 또한, 화소전국(PX)은 소스전국(SD1)과 일체로 형성되어 있다.

본 실시예에서는, 실시예 1의 효과뿐만 아니라, 투과율은 회생이 되지만 화소전극(PX)과의 콘택트불량을 극복할 수 있다. 또한, 화소전극(PX)이 절연막(보호막(PSVI))으로 덮여있기 때문에, 배향막결함이 있는 경우에 액정에 직류전류가 호를 가능성이 줄며, 액정열화 등이 없어져 실시예 1에 비해 더욱 신뢰성이 향 상된다.

심시예 3

본 실시예는 하기의 요건을 제외하면 실시예 1과 동일하다. 도 22에 본 실시예의 화소의 단면도를 나타낸다.

《보호막(PSV1), 유기보호막(PSV2)》

본 실시예에서는, 보호막(PSV1)과 유기막(PSV2)은 외부접속단자(DTM, GTM)가 노출되도록 보호막(PSV1), 유기막(PSV2)을 일괄적으로 제거한다. 따라서, 실시예 1과는 달리, 최소의 거의 대부분에 보호막(PSV1)이 형성된다. 또한, 화소부에서는 대향전압신호선(CL)과 후술하는 대향전국(CT)과의 전기적접속, 및 소스전 극(SD2)과 화소전극(PX)의 전기적 접속을 위한 쓰르우홍(TH2 및 TH1)에서는, 쓰르우홍(TH2)은 유기막(PSV2), 보호막(PSV1) 및 절연막(GI)이 일괄적으로 가공되어 93층 까지 구멍이 뚫리고, 쓰르우홍(TH1)에서는 유기막(PSV2) 및 보호막(PSV1)이 일괄적으로 가공되어 63에서 블로킹되기 때문에 63 층까지 구멍이 뚫린다.

본 실시에에서는 유기막(PSV2)은 레지스트재가 이용되고 있기 때문에, 우선 포토리소그래피로 레지스트재를 감광하고, 쓰르우홀부분의 레지스트재를 제거하여 레지스트재의 패턴을 형성한다. 이 레지스트재의 패턴을 마스크로 하여, 보호막(PSVI) 및 절면막(GI)을 일괄적으로 예정하여 보호막(PSVI) 및 절면막(GI)의 패턴을 형성한다. 이 공정은 실시에 1의 TFT를 형성하기 위해 미용되고 있는 것과 동일하다. 여기서, 통상적으로는 이 레지스트재를 제거해 버리지만, 본 발명에서는 이 레지스트재를 그대로 남겨서유기보호막(PSV2)으로서 사용한다.

또한, 본 실시예에서는 보호막(PSVI)을 0.1㎞의 박막으로 함으로써, 보호막(PSVI)의 에청시간이 길어지는 것을 막아 쓰르우풋을 향상시키고 있다. 보호막(PSVI)은 박막트랜지스터소자(TFT)의 백채널부의 보호, 즉 박막트랜지스터의 임계압(V th)을 안정시키기 위합이며, 0.05~0.3㎞정도로 충분하다.

이로 인해, 실시에 1에서는 유기보호막(PSV2), 보호막(PSV1) 및 접연막(GI)을 각각 별개의 포토마스크륨 이용하여 별개의 포토리소그래피공정으로 제작하였는데, 본 실시예에서는, 그것들을 하나의 마스크에 의 해 일괄적으로 가공할 수 있기 때문에, 실시예 1에 비해 TFT기판을 제작하기 위한 쓰르우픗이 크게 향상 하고, 그 결과 양산성이 때우 향상된다.

또한, 유기보호막(PSV2)과 절연막(GI)을 일괄적으로 가공하는 경우나, 유기보호막(PSV2)과 보호막(PSVI) 을 일괄적으로 가공하는 경우에도 본 실시예와 마찬가지로 할 수 있으며 본 발명의 범주에 포함된다.

따라서, 본 실시에에서는 실시에 1의 효과뿐만 머니라 양산성이 크게 향상된다.

심시여 4

본 실시에는 이하를 제외하고는 실시에 1과 동일하다.

《매트릭스부(화소부)의 평면구성》

도 23은 본 실시예의 액티브매트릭스방식 칼라액정표시장치의 한 화소와 그의 주변을 나타내는 평면도이

《차광막(BH)》

본 실시예에서는, 화소패턴의 수평방향에만 스트라이프모양의 차광막(명)을 형성한다. 이로 인해, 칼라필터기판과 IFT기판이 잘 맞지 않아 생기는 개구율의 저하가 해소된다. 화소패턴의 수직방향 차광막의 패턴이 수평방향으로 기울어진 경우, 개구율이 크게 저하된다. 본 실시예에서는 수직방향의 차광막의 패턴을 없앰으로써, 상기와 같이 두 기판이 잘 맞지 않게 된 경우라도 개구율이 거의 변하지 않게 하였다. 이것은, 대향전극(CT)을 완전히 영상신호선(DL)에 덮어씌움으로써, 액정층에서 보았을 때, 화소의 수평방향에는 화소전극과 대향전극의 반복패턴 이외에는 아무것도 존재하기 않기 때문에 가능하게 된다.

따라서, 본 실시에에서는 수평방향에만 스트라이프모양의 차광막(BM)을 설치하여 TFT상 및 대향전극과 주 사신호선 간의 빛이 새는 부분만을 차광하면 된다. 따라서, 본 실시에에서는 실시에 1의 효과뿐만 아니 라, 나아가 개구율을 크게 향상시켜 휘도를 향상시킬 수 있다.

실시예 5

본 실시예는 하기의 요건을 제외하면, 실시예 2와 동일하다. 도 24에 화소의 평면도를 나타내고, 도 25에 빗살형 전극부의 단면도를 나타낸다.

《대향전극(CT)》

본 실시에에서는, 대향전국(CT)과 주사신호선(fil.), 게미트전국(fil.), 대향전국신호선(CL.)과 동일총인 도전막(g3)으로 구성되어 있는 대향전국신호선(CL.)으로부터 물기된 부분과, 실시에 2와 마찬가지로 보호막(PSVZ) 상에 도전막(il.)으로 구성된 부분이 있다. 또한,도전막(g3)으로 구성되어 있는 대향전국신호선(CL.)으로부터 물기된 부분과 보호막(PSVZ) 상에, 도전막(il.)으로 구성된 부분에 쓰르우홈을 뚫어 전 기적으로 접속되어 있으며, 영상신호선을 싸듯이 구성되어 있다.

이로 인해, 본 실시예에서는 실시에 1 및 실시에 2로부터 횡전계방식 특유의 누설전계를 출일 수 있어 크로스토크가 해소된다.

이상의 설명에서 명확히 알 수 있듯이, 본 실시예의 액정표시장치에서는, 횡전계방식을 이용한 초광시야 각의 액정표시장치에 있어서 본질적인 문제인 이른바 세로스미어를 억제함으로써 휘도향상, 소비전력의 절감, 주변회로규모의 축소 및 휘도의 균일성향상을 동시에 꾀할 수 있다.

산업상이용가능성

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 박막트랜지스터소자를 가지는 고화질의 액티브매트릭스형 액정표시장치에 관한 것으로, 브라운관과 같은 광시야각을 심현시킬 수 있음과 동시에 고휘도, 고화질, 저소비전력의 효과를 가지며, 또한 톱간의 간격이 즙은 액정표시장치를 제공한다.

(57) 경구의 범위

청구함 1. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물층을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전극을 가지는 액티브때트릭스형 액정표시장치에 있어서,
- 상기 대향전극은 상기 한쌍의 기판의 한쪽에 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 비(比)유전율이 5 이하인 절면막이 형성되며,
- 상기 절면막상에 상기 영상신호선의 적어도 일부를 미복하도록 상기 대향전극이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구함 2. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물총을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전극을 가지는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있머서,
- 상기 화소전극과 상기 대향전극은 상기 한쌍의 기판면에 거의 평행한 전계를 발생하도록 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 비유전율이 5 이하인 절면막이 형성되며,
- 상기 절연막상에 상기 영상신호선의 적어도 일부를 피복하도록 상기 대향전국이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브메트릭스형 액정표시장치.

청구항 3. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물총을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전극을 가지는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서,
- 상기 대향전극은 상기 한쌍의 기판의 한쪽에 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 유기절연막이 형성되며,
- 상기 절연막상에 상기 영상신호선의 적어도 일부를 피복하도록 상기 대향전극이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구함 4. 한쌍의 기판과,

- 상기 한쌍의 기판에 협지된 액정조성물층을 가지며,
- 상기 한쌍의 기판의 한쪽에는 복수의 영상신호선과 복수의 주사전극과,
- 상기 영상신호선과 상기 주사신호선에 접속된 복수의 박막트랜지스터와,
- 상기 복수의 박막트랜지스터소자에 접속된 복수의 화소전극을 가지는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 있어서,
- 상기 화소전극과 상기 대향전극은 상기 한쌍의 기판면에 거의 평행한 전계를 발생하도록 형성되며,
- 상기 영상신호선상에는 유기절연막이 형성되며,

청구항 5. 청구항 1, 2, 3 또는 4에 있어서,

상기 화소전국이 상기 절면막상에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 6. 청구항 1, 2, 3 또는 4에 있어서,

상기 절연막과 적어도 상기 박막트랜지스터소자의 게이트절연막 또는 보호막 중 어느 한쪽이 동일패턴으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구함 7. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6에 있어서,

차광막이 상기 주사신호선의 연장방향과 동일방향으로 연장배치된 스트라이프모양으로 형성되어 있는 것 을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

경구항 8. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6매 있어서,

상기 절연막의 막두께가 1㎞ 이상 3㎞ 이하인 것을 특징으로 하는 액티브때트릭스형 액정표시장치.

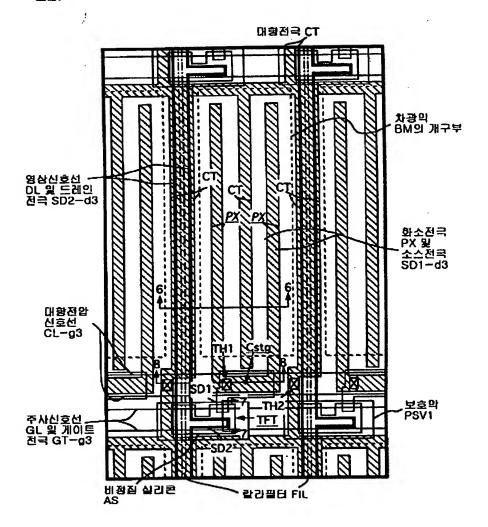
청구항 9. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6항에 있어서,

- 상기 박막트랜지스터소자를 보호하는 무기절면막의 막두깨가 0.05㎞ 이상 0.3㎞ 이하인 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

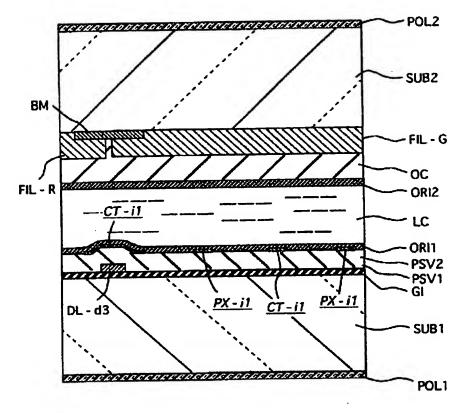
청구항 10. 청구항 1, 2, 3, 4, 5 또는 6에 있어서,

상기 절연막은 감광성수지인 것을 특징으로 하는 액티브때트릭스형 액정표시장치.

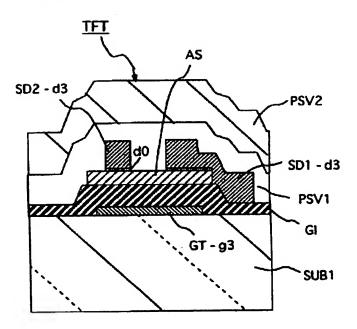
SP



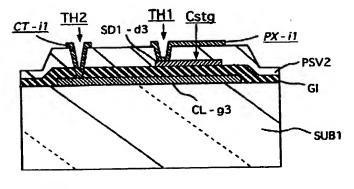
<u> 582</u>



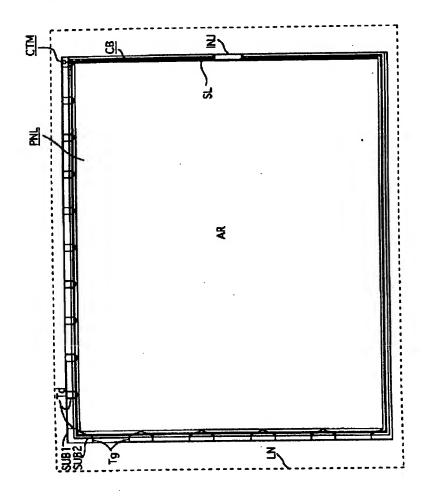
*도B*3



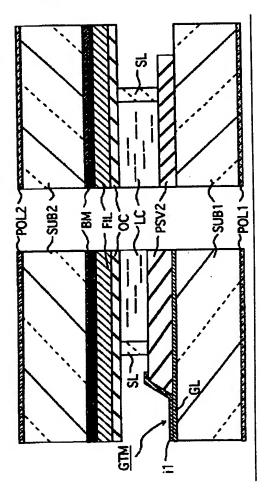
<u> 584</u>



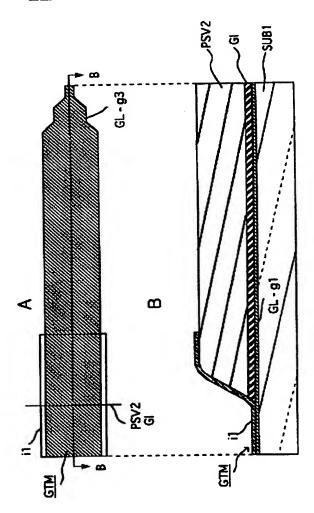
*⊊2*5



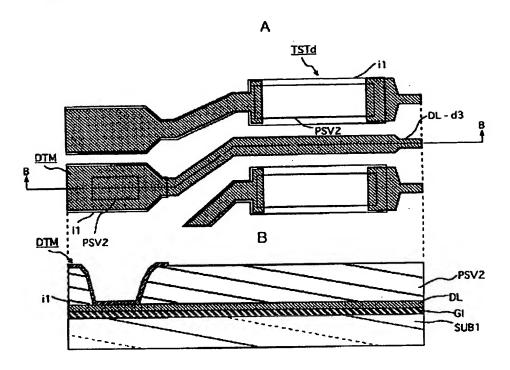




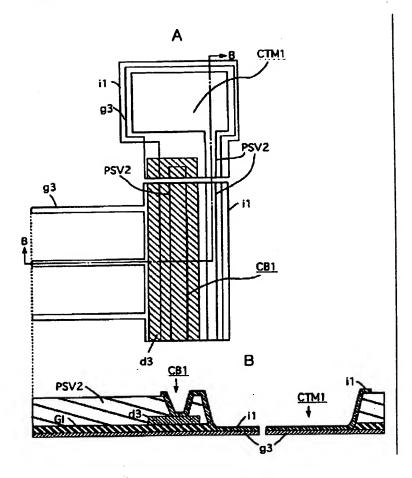
*도만*7



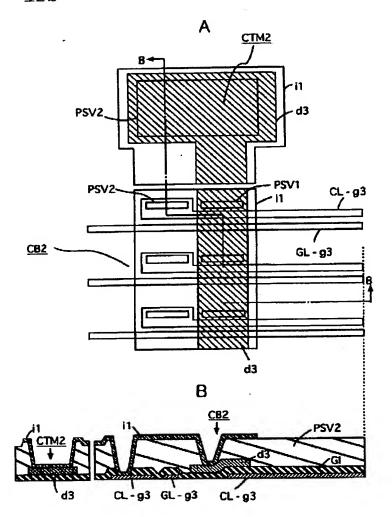
도만



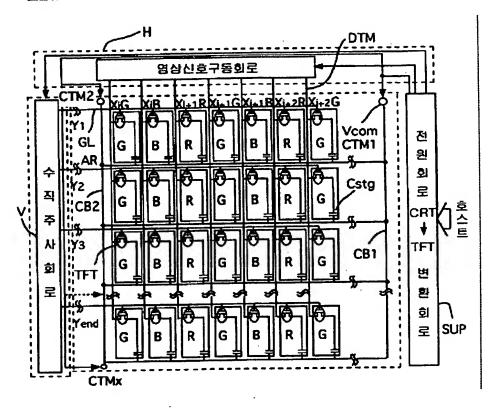
*⊊₽*0



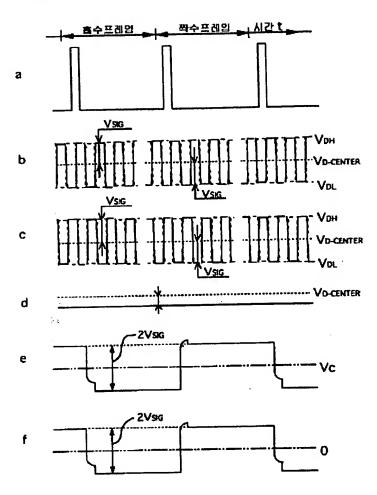
*도凹1*0



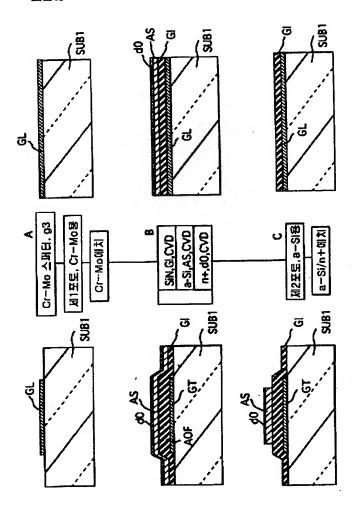
도면11



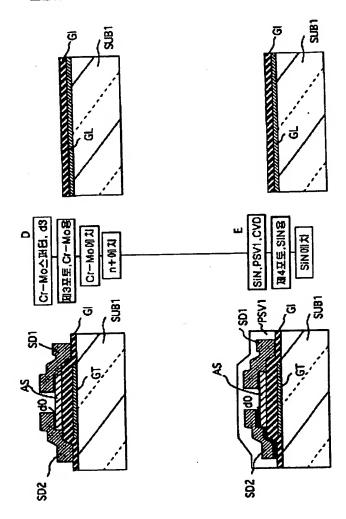
도型2

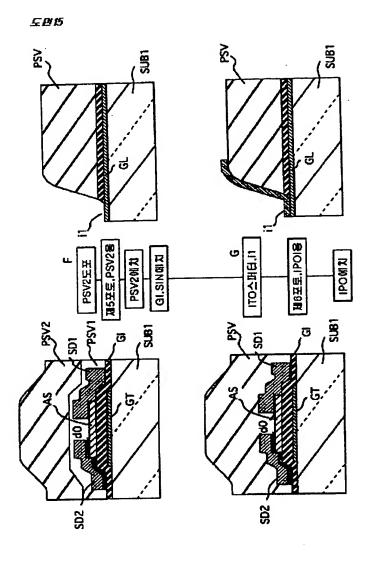


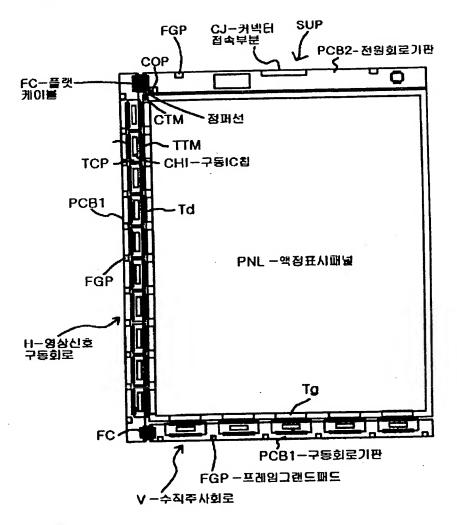
도**巴**玛



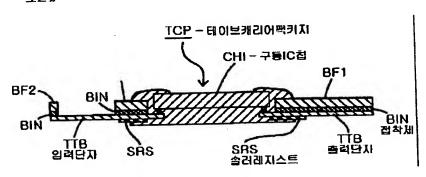
도면料



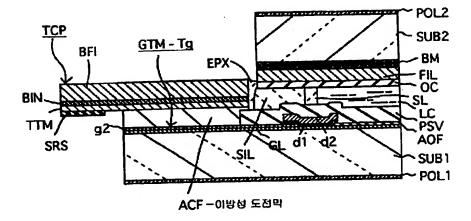




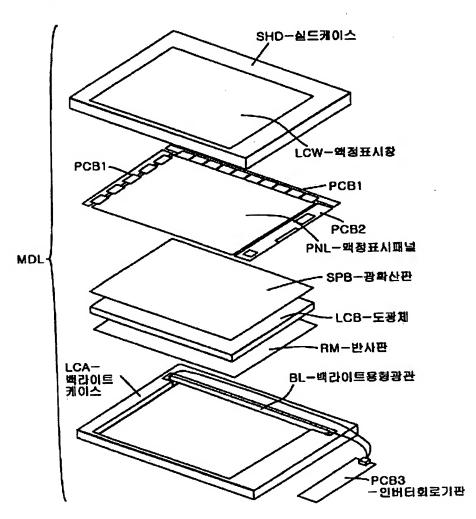
5B17

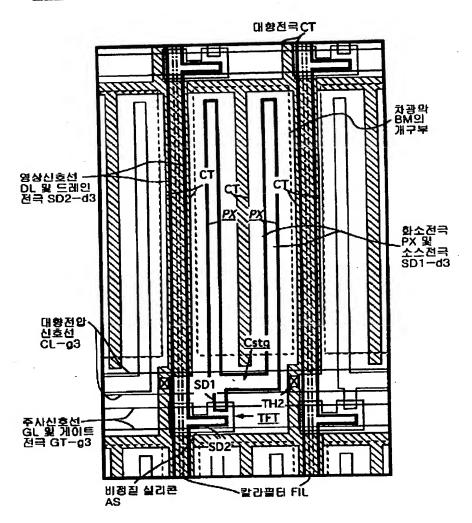


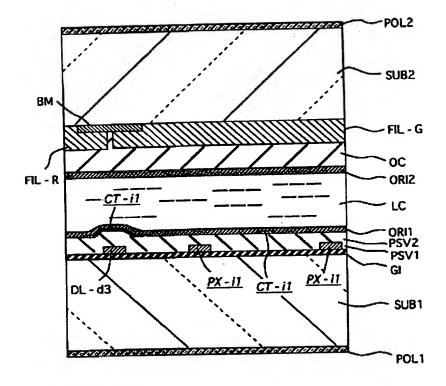
도巴B

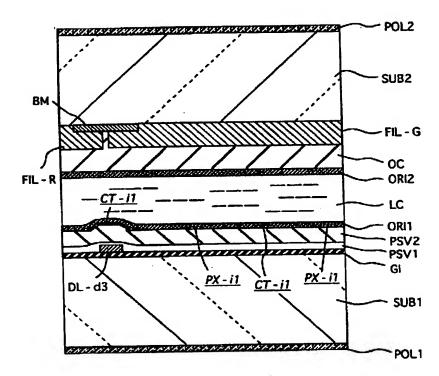


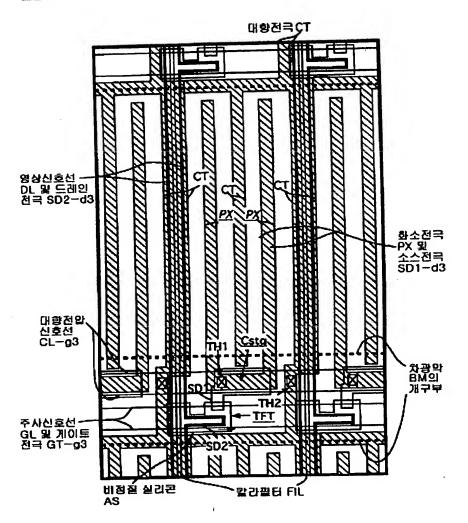
*도凹1*9



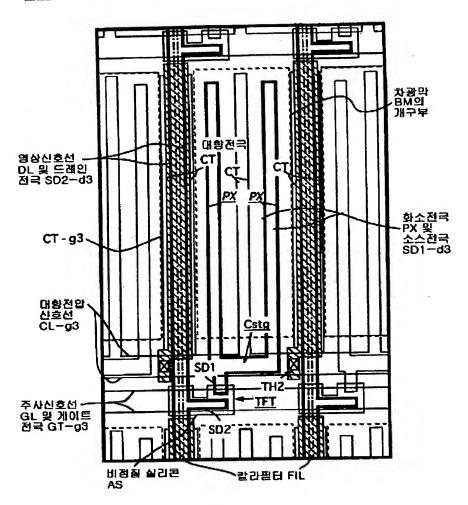








<u> 5824</u>



*582*5

